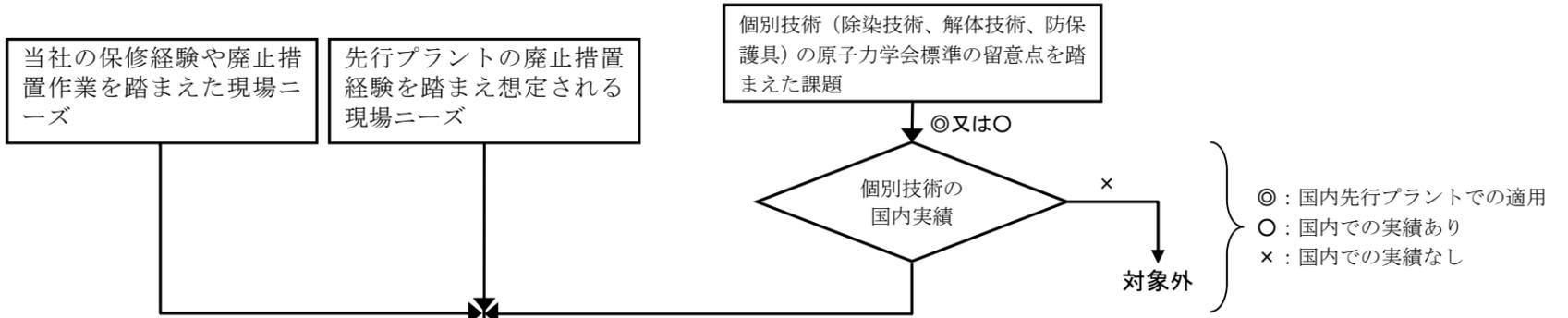
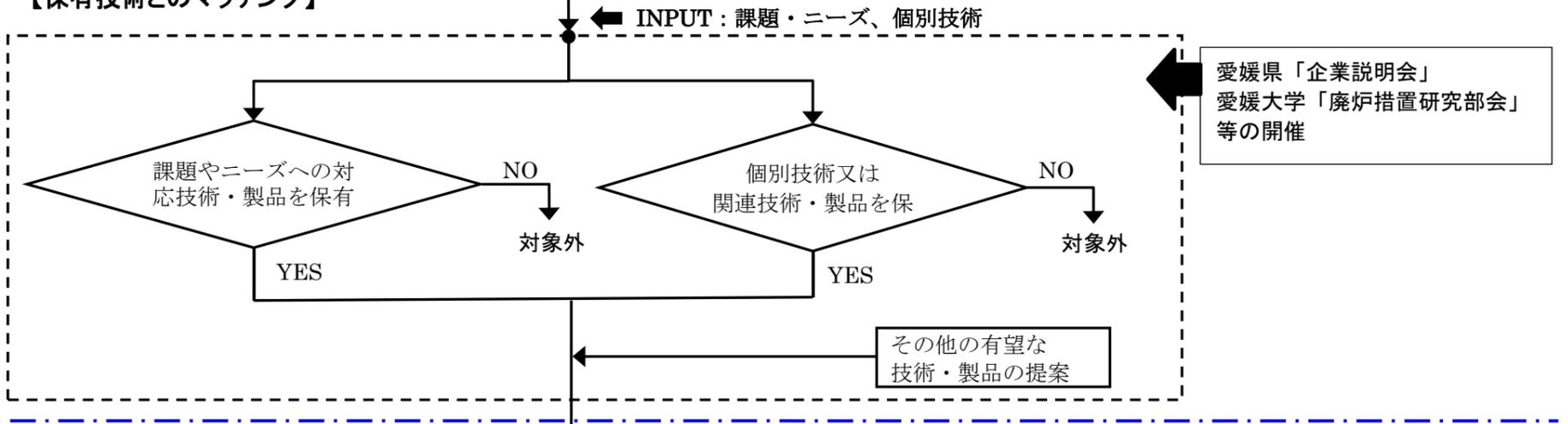


廃止措置研究に係る研究テーマ選定フロー

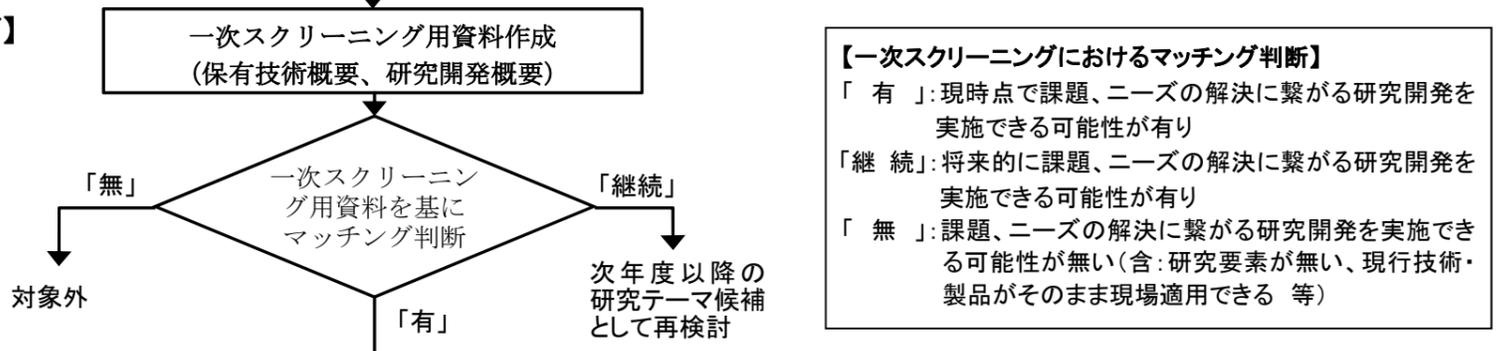
【対象とする技術の選別】



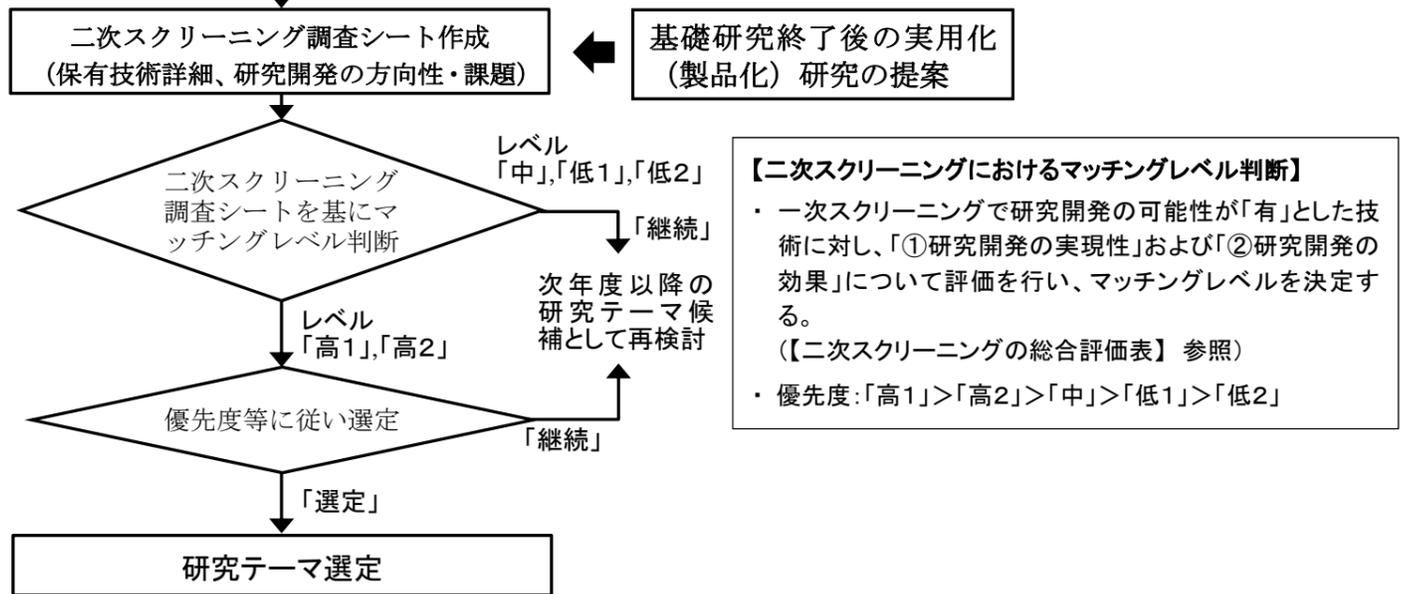
【保有技術とのマッチング】



【一次スクリーニング】



【二次スクリーニング】



【二次スクリーニングの総合評価表】

② 研究開発の効果	「やや高い」	レベル「中」	レベル「高2」	レベル「高1」
	「中間」	レベル「低1」	レベル「中」	レベル「高2」
	「やや低い」	レベル「低2」	レベル「低1」	レベル「中」
		「やや低い」	「中間」	「やや高い」
		① 研究開発の実現性		